ANSWER 1 OF 1 WPIX COPYRIGHT 2003 THOMSON DERWENT on STN 1979-13560B [07] WPIX AN 1,4-Bis 2-hydroxy-ethoxy benzene prepn. - useful as crosslinking agent for TI polyurethane, polycarbonate, polyester, alkyd resin etc.. DC A60 E14 (MITC) MITSUI PETROCHEM IND CO LTD PA CYC <--PΙ JP 54001291 B 19790123 (197907) \* PRAI JP 1970-81286 19700918 C07C043-22 JP 79001291 B UPAB: 19930901 AB Hydroquinone is reacted with ethylene oxide at 60-130 degrees C in the presence of catalyst selected from halogenated quat ammonium cpd. halogenated quat. phosphonium compound and hydroxy quat. ammonium cpd. in aq. medium, the amt. of the catalyst being 0.8-20% (wrt hydroquinone) to obtain 1,4-bis(2-hydroxyethoxy)benzene. Prod. is useful as cross-linking agent for polyurethane, polycarbonate, polyester, alkyd. resin, etc. and is obtd. in pure state as colourless substance in high yield. Ethylene oxide is used in an amt. of 1.6-2.4 mole parts per mole part of hydroquinone. As the reaction medium, water is used in an amt. of 2-10 pts. wt. of hydroquinone. Reaction period is 0.5-3 hrs. Prod. is recovered from the reaction mixt. by filtration or distillation. FS CPI FA AB MC CPI: A08-D; E10-E04C; N05-D; N05-E

19日本国特許庁

①特 許 出 願 公告

### 特 許 公 報

昭54-1291

1 Int.Cl.2 C 07 C 43/22 織別記号 60日本分類 16 C 412

昭和54年(1979) 1月23日 庁内整理番号 44公告

2

発明の数 1

(全 5 頁)

601,4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)ベン ゼンの製造法

判 昭49-10701 審

昭45-81286 20特

願 昭45(1970)9月18日 (2)出

藤田泰宏 勿発

大竹市新町2の12の6

人 三井石油化学工業株式会社 创出 顣

70代理人 弁理士 山口和

## 発明の詳細な説明

本発明はヒドロキノンとエチレンオキシドから 1,4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)ベンゼ 15 ンを製造する方法に関する。

1,4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)ベン ゼンはポリウレタン、ポリカーボネート、ポリエ ステル、アルキド樹脂の架橋剤および改質原料と してきわめて有用な物質である。

フェノールのグリコールエーテルの製造法とし て、例えば水またはアルコール媒体中アルカリ性 あるいは酸性触媒の存在ト、フェノールとアルキ レンオキシドとを反応させる方法が公知である。 しかし、この場合、フェノールの水酸基 1 個に対 25 の付加反応速度が高まり、副反応が抑制され、1, してアルキレンオキシド1個が付加したフェノール のグリコールエーテルとともに、フェノールの水 酸基1個に対しアルキレンオキシドの重合体であ るポリアルキレングリコールが付加したフエノー ルのポリアルキレングリコールエーテルが副生し、30 ポリアルキレングリコールエーテルが存在しない 分離および精製が困難になるなどの欠点がある。 このため、従来から工業的にはヒドロキノンのナ トリウム塩とエチレンクロルヒドリンとから1, 4ービス(2ーヒドロキシエトキシ)ベンゼンを 製造する方法が行なわれてきた。また、フェノー 35 ルのポリアルキレングリコールエーテルの副生を

防ぐため中性塩を存在させてフェノールとアルキ レンオキシドからフェノールのグリコールエーテ ルを製造する方法も提案されている。しかし、こ の方法によりフェノールのグリコールエーテルを 5 高収率で得るには比較的低温で反応させなければ ならず、したがつて反応速度が非常に遅くなる欠 点が認められる。さらに、特にこの方法に原料と してヒドロキノンを用いた場合は生成する1,4 -ピス(2-ヒドロキシエトキシ)ベンゼンが褐 東京都千代田区霞が関3の2の5 10 色に着色し、精製しても脱色することがむずかし いという欠点もある。

> 本発明は前記の欠点を解決し、高純度の1,4 - ピス(2-ヒドロキシエトキシ)ペンゼンを高 収率で製造する方法を提供することが目的である。 すなわち、本発明は、ヒドロキノンに対して 0.8 %ないし20%(モル)の範囲のハロゲン化 第四アンモニウム化合物、ハロゲン化第四ホスホ ハウム化合物および水酸化第四アンモニウム化合 物からなる群から選ばれた触媒の存在下に、60 20 ℃ないし130℃の範囲の温度でヒドロキノンと エチレンオキシドを水溶媒中で反応させることを 特徴とする1,4ービス(2-ヒドロキシエトキ シ)ペンゼンの製造方法である。

本発明によりヒドロキノンとエチレンオキシド 4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)ベンゼンの 収率が向上するほかに、反応性成混合物を冷却し て1,4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)ベン ゼンを結晶として分離する場合、ヒドロキノンの ため、分離が容易になるといり利点もある。さら に得られた1,4-ピス(2-ヒドロキシエトキ シ)ペンゼンは惹色がなく、純白であり、架橋剤、 改質原料としてすぐれた品質を有している。

本発明において使用されるハロゲン化第四アン モニウム化合物は一般式

3

$$\left[ \begin{array}{c}
 R^{2} \\
 R^{1} - N - R^{4} \\
 R^{3}
 \right] X$$

(ただし、式中R<sup>1</sup>,R<sup>2</sup>,R<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup>は脂 5 用が好ましい。 防族、脂環族または芳香族炭化水素基を表わす。 Xは塩素、臭素またはヨウ素を表わす。) で示されるものであり、R<sup>1</sup>,R<sup>2</sup>,R<sup>3</sup>,R<sup>4</sup> としてはメチル、エチル、プロピル、プチル、イ ソプチル、第三プチル、アミル、ヘキシル、オク 10 チル、ノニル、シクロヘキシル、ペンジル、フェ ニル基などが適当である。具体的には、塩化テト ラメチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモ ニウム、臭化テトラメチルアンモニウム、ヨウ化 アンモニウム、塩化トリメチルエチルアンモニウ ム、塩化トリエチルペンジルアンモニウム、ヨウ 化トリメチルペンジルアンモニウム、臭化トリブ ロピルペンジルアンモニウム、塩化トリメチルベ ンモニウムなどがあげられるが、特に塩化トリア ルキルペンジルアンモニウムの使用が好ましい。 ハロゲン化第四ホスホニウム化合物は一般式

$$\left[ 
 R & 6 \\
 R & 5 - P - R & 8 \\
 I & R & 7
 \right] Y$$

(ただし、式中R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>およびR<sup>8</sup>は脂 Yは塩素、臭素またはョウ素を表わす。) で示されるものであり、 $R^5$ , $R^6$ , $R^7$ , $R^8$ としてはメチル、エチル、プロビル、プチル、イ ソプチル、第三プチル、アミル、ヘキシル、ォク ニル基などが適当である。具体的には塩化エチル トリフェニルホスホニウム、ヨウ化プロピルトリ フエニルホスホニウム、臭化プチルトリフェニル・ ホスホニウム、ヨウ化エチルトリフエニルホスホ ニウム、ヨウ化オクチルトリフエニルホスホニウ 40 20%(モル)の範囲であることが必要であり、 ム、ヨウ化ヘキシルペンジルジフェニルホスホニ ウム、ヨウ化エチルトリプチルホスホニウム、ヨ ウ化メチルジプチルフエニルホスホニウム、塩化 ベンジルトリ ( pートリル ) ホスホニウム、ヨウ

化エチルトリ ( p - クロルフエニル )ホスホニウ ム、塩化ペンジルトリオクチルホスホニウム、塩 化テトラプチルホスホニウムなどがあげられるが、 特に塩化ペンジルトリアルキルアンモニウムの使

水酸化第四アンモニウム化合物は一般式

$$\begin{bmatrix} R^{10} \\ I & I \\ R^{9} - N - R^{12} \\ I & R^{11} \end{bmatrix} OH$$

(ただし、式中R<sup>9</sup>,R<sup>10</sup>,R<sup>11</sup> およばR<sup>12</sup> は脂肪族、脂環族または芳香族炭化水素基を表わ す。)で示されるものであり、R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, テトラメチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチル  $15~\mathrm{R}^{11}$  ,  $\mathrm{R}^{12}$  としては、メチル、エチル、プロビ ル、ブチル、イソプチル、第三プチル、アミル、 エキシル、オクチル、ノニル、シクロヘキシル、 ペンジル、フェニル、メチルフェニル、ジフェニ ルメチル、アルリル基などが適当である。例えば、 ンジルアンモニウム、塩化トリプチルペンジルア 20 水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラ エチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアン モニウム、水酸化テトラプチルアンモニウム、水 酸化トリメチルエチルアンモニウム、水酸化トリ メチルオクチルアンモニウム、水酸化トリエチル 25 シクロヘキシルアンモニウム、水酸化トリエチル ベンジルアンモニウム、水酸化トリエチルフェニ ルアンモニウム、水酸化ジメチルジエチルアンモ ニウム、水酸化ジエチルジフエニルアンモニウム、 水酸化ジェチルジフエニルアンモニウム、水酸化ジ 防族、脂環族または芳香族炭化水素基を表わす。 30 エチルントリルアンモニウム、水酸化メチルトリエ チルアンモニウム、水酸化エチルアミルジペンジ ルアンモニウム、水酸化エチルトリペンジルアン モニウムなどであるが、これに限定されるもので はない。これらの化合物は混合物で使用すること チル、ノニル、シクロヘキシル、ペンジル、フエ 35 もでき、また水溶液として使用することもできる。 いずれにしろ、これらの化合物の使用量はハロゲ ン化第四アンモニウム化合物、ハロゲン化第四ホ スポニウム化合物、水酸化第四アンモニウム化合 物として、ヒドロキノンに対して0.8%ないし 好ましくは1%ないし10%(モル)の範囲であ る。 0.8 %より少ない量では著しく1,4-ビス (2-ヒトロキシエトキシ)ペンゼンの収率が低 下し、20%より多くなると好ましくない副反応

が生起し、0.8%ないし20%の触媒量の範囲の 限定は本発明を実施するにあたつて重要である。 また、エチレンオキシドの使用量はヒドロキノン 1モルに対して通常 1.6 ないし 2.4 モルが適当で 加圧、冷却などの手段で液化して用いられる。ま た気体状で反応系に供給することもできる。

本発明の方法において、反応は水溶媒中で加熱 下に行うことが必要である。ここで、水の使用量 はヒドロキノンに対して通常1倍ないし20倍 (重量)、好ましくは2ないし10倍(重量)で ある。また、本発明の方法において反応温度は 60℃ないし130℃の範囲であることが必要で あり、好ましくは70℃ないし100℃の範囲で 常に遅いので工業的ではなく、また130℃より 高くなるとヒドロキノンのポリアルキレングリコ ールエーテルが副生するよりになる。また、反応 時間は通常 0.5 hr ないし 3 hr である。場合に よつては反応系を窒素またはその他の不活性ガス 20 実施例 3 で加圧することもできる。また、反応生成物を濾 過することによつて簡単に1,4ーピス(2-ヒ ドロキシエトキシ)ペンゼンを分離することが、 蒸留によつて所望の1,4-ビス(2-ヒドロキ シエトキシ)ベンゼンを得ることもできる。

次に実施例を示し、本発明を具体的に説明する。 なお実施例における1,4 -ビス( 2-ヒドロキ シエトキシ)ベンゼンの色の表示は、1,4-ビ ス(2-ヒドロキシエトキシ)ペンゼン0.5gを メタノール10m 化に溶解して標準ハーゼン色と 30 キノンに对し1%(モル)用いる以外は実施例1 比較して表わしたものである。

# 実施例 1

オートクレープに水40gを入れ、8.8gのエ\*

\* チレンオキシドを気体状でオートクレープに供給 して水に溶解させた後、ヒドロキノン10gおよ び塩化トリエチルペンジルアンモニウム 0.6 2 g (3モル%)を加えてから窒素で5kg/cm<sup>2</sup>·gま ある。エチレンオキンドは水溶液として、または 5 で加圧し100℃で1時間反応を行い、オートク レーブを室温まで冷却して反応生成物を取り出し た。この反応生成物を濾過し、結晶を30m ℓの 水で水洗してから乾燥し、収率95%で融点105 ℃、ハーゼン数30の純白な1,4-ビス(2-10 ヒドロキシエトキシ)ペンゼンを得たo

### 実施例 2

実施例1の方法において、塩化トリエチルペン ジルアンモニウムの代りに塩化エチルトリフエニ ルホスホニウムを1.4 7 g用いて、実施例 1 と同様 ある。反応温度が60℃より低いと反応速度は非 15 な方法で操作し、93%の収率で融点105℃の 純白な結晶1,4-ビス(2-ヒドロキシエトキ シ)ベンゼンを得た。さらに結晶を176℃/ 2.5 mmHg下で蒸留したが、得られた物質の融点 は、105℃で全く変化しなかつた。

実施例1において、塩化トリエチルペンシルア ンモニウムの代りに、水酸化テトラエチルアンモ ニウム10%水溶液3.98gを用いて実施例1と 同様な方法で操作し、95%の収率で105℃の 25 純白な1,4 -ピス(2-ヒドロキシエトキシ) ペンゼンを得たo

# 実施例4~14

実施例1において、塩化トリエチルペンジルア ンモニウムの代りに第1表に示す化合物をヒドロ を繰り返した。得られた1,4-ピス(2-ヒド ロキシエトキシ)ペンゼンの収率、融点およびハ ーゼン数を第1表に示した。

第 表

実施例	化 合 物	収率(%)	融点(0)	ハーゼン数
4	塩化テトラメチルアンモニウム	9 5	1 0 5	40
5	ョウ化ヘキシルペンジルジフエニルホスホニウム	9 3	"	"
6	ョウ化エチルトリプチルホスホニウム	90	"	"
7	ョウ化メチルジプチルフエニルホスホニウム	"	"	"
8	塩化ペンジルトリ(p-トリル)ホスホニウム	9 4	"	"
	ョウ化エチルトリ(p-クロルフェニル)ホスホニウム			
. 9	塩化ペンジルトリオクチルホスホニウム	9 2	"	3 5

8

実施例	化 合 物	収率(%)	融点(c)	ハーゼン数
1 0	水酸化トリエチルシクロヘキシルアンモニウム	9 5	105	3 5
1 1	水酸化トリエチルペンジルアンモニウム	"	"	"
1 2	水酸化トリエチルフエニルアンモニウム	9 4	"	"
1 3	水酸化ジメルジフエニルアンモニウム	"	"	4 0
	水酸化エチルアミルベンジルアンモニウム		"	
1 4	水酸化エチルトリペンジルアンモニウム	9 4	"	3 5

## 実施例15~21、比較例1~4

\* 下で反応を行つた。反応終了後ォートクレープを オートクレープにヒドロキノン10g、エチレ 10 室温まで冷却し、反応生成物を取り出して濾過し た。結晶を30mlの水で水洗した後乾燥するこ した触媒を仕込んで閉じた後、窒素で5kg/cm²· とにより、1,4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)

ンオキシド 8.8 g、水 4 0 gおよび第 2 表に記載 gになるまで加圧し、第2表に記載した反応条件 \* ペンゼンの結晶を得た。結果を第2表に示した。

第

	触媒		反応条件		(17)		
		使用量	温度 時間		収率	融点	
	化 合物	(注1) (モル%)	(°C)	(hr)	(%)	(%)	ハーゼ ン数
実施例 1 5	塩化トリエチルベンジルアンモニウム	1.0	100	3	8 9	105	3 0
" 16	<b>"</b>	2.0	"	2 '	9 5	"	"
" 17	"	6.0	"	1	9 5	"	"
<b>"</b> 18	"	1 0	"	1	9 5	"	"
″ 19	"	3.0	7 0	3	9 0	"	"
<b>"</b> 20		"	80	2	9 1	"	"
″ 21 (注2)	· "	"	9 0	2	9 3	"	"
比較例 1 ( 注 3 )	. "	0.7	100	3	5 0	9 6~ 1 0 5	5 0
″ 2 (注4)	· "	2 5	"	1	9 0	98~ 104	60
″ 3 (注5)	"	3.0	5 0	4	3 3	9 6~ 1 0 5	5 0
″ 4	"	"	140	1	9 0	95~ 104	70

- (注1)ヒドロキノンに対するモル第
- (注2)ヒドロキノンの変化率は96%であるが、目的生成物の1,4ーピス(2-ヒドロキシエトキシ)ベンゼンの収率は低く、その品質も悪い。
- (注3)粘稠な重合物が副生し、濾過が困難であり、1,4-ピス(2-ヒドロキシ エトキシ)ベンゼンの品質も悪い。
- (注4)ヒドロキノンの変化率は90%であるが、目的生成物の1,4-ビス(2-ヒドロキシエトキシ)ベンゼンの収率は低く、その品質も悪い。
- (注5)粘稠な重合物が剛生し、濾過が困難であり、1,4ービス(2ーヒドロキシ エトキシ)ベンゼンの品質も悪い。

Q

# **砂特許請求の範囲**

10 ービス (2 ーヒドロキシエトキシ) ベンゼンの製

造法。

1 ヒドロキノンに対して 0.8 %ないし 2 0 % (モル)の範囲のハロゲン化第四アンモニウム化 合物、ハロゲン化第四ホスホニウム化合物および 水酸化第四アンモニウム化合物からなる群から選 5 ばれた触媒の存在下に、60 C ないし 1 30 C の 範囲の温度で、ヒドロキノンとエチレンオキシド

を水溶媒中で反応させることを特徴とする1,4

特 公 昭49-33183

特 公 昭 5 0 - 6 5 4

69引用文献